Студ. Д.А. Сенюк

Науч. рук. ассист. В.В. Яскельчик, зав. кафедрой доц. А.А. Ченик (кафедра X,ТЭХПиМЭТ, БГТУ)

## ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВА НИКЕЛЬ-ХРОМ ИЗ КОМПЛЕКСНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

Среди многообразия известных композиций сплавов на основе никеля, сплавы никель-хром имеют ряд преимуществ. Кроме хорошей технологичности они обладают высокой жаропрочностью и коррозионной стойкостью в различных агрессивных средах, а также структурной устойчивостью в условиях радиационного воздействия. Это позволяет применять сплавы на основе никель-хром в существующих и перспективных конструкциях химического, авиакосмического и электронного машиностроения, а также для изготовления компонентов активной зоны термоядерных реакторов, использующих в качестве теплоносителей щелочные металлы в жидком состоянии. Обязательным легирующим элементом в таких сплавах является хром, обеспечивающий высокое сопротивление материалов окислению.

Цель работы заключалась в поиске эффективных и работоспособных электролитов для осаждения сплава никель-хром, с выявлением более эффективными для осаждения сплава.

Таблица 1 – Составы электролитов и условия электролиза

No	Компонент	Концентрация, г/л	Параметры
1	2	3	4
1	$Cr(BF_4)_3$ (в пересчете на $Cr^{3+}$ )	60 - 85	$T = 70 - 80^{\circ}C$
	$Ni(BF_4)_2$ (в пересчете на $Ni^{2+}$ )	12 –20	$i = 40 - 90 \text{ A/дm}^2$
	HBF4	250 - 650	
2	NiSO <sub>4</sub>	80	$T = 40 - 60^{\circ}C$
	NiCl <sub>2</sub>	20	$i = 4 - 60 \text{ A/дm}^2$
	KCrS <sub>2</sub> O <sub>8</sub>	40	
	$C_2H_5NO_2$	220	
	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	200	
	$H_3BO_3$	30	
	2-бутиндиол-1,4	0,3	
	сахарин	1,5	
3	CrCl <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O	160	$T = 25 - 30^{\circ}C$
	NH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOH	60	$i = 10 - 50 \text{ A/дм}^2$
	AlCl <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O	190	
	$H_3BO_3$	35	
	NH <sub>4</sub> C	55	
	lNaF	5	
	NiSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	30	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
4	CrCl <sub>3</sub>	150	$T = 20 - 30^{0}C$
	NiCl <sub>2</sub>	20	$i = 15 - 50 \text{ A/дм}^2$
	NH <sub>4</sub> Cl	50	
	NaCl	10	
	NH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOH	100	
	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	30	
5	Cr <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O	150	$T = 18 - 25^{\circ}C$
	NiSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	50	$i = 7 - 40 \text{ A/дm}^2$
	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$	100	
	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	60	
	Na <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	20	
	NaF	15	
	$H_3BO_3$	30	
6	$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$	150	$T = 20 - 30^{\circ}C$
	NiSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	10	$i = 6 - 60 \text{ A/дм}^2$
	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$	100	
	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	60	
	NH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> COOH	75	
	NaF	20	

Наилучшие резельтаты по осаждению покрытия никель-хром показал электролит № 2. Кроме того было изучено влияние температуры и плотности тока в электролите № 2 ( таблица 2).

Таблица 2 – Зависимость выхода потоку от параметров электролиза

Tuotingu 2 Subitelikitetib bbikogu itotoky ot hupumetpob stiekipotinsu				
Температура	Плотность тока	Выход металла		
		по току		
	2 A/дм <sup>2</sup>	1,8%		
$20^{0}\mathrm{C}$	4 A/дм <sup>2</sup>	4,3%		
	6 A/дм <sup>2</sup>	6%		
	8 A/дм <sup>2</sup>	4,8%		
	2 A/дм <sup>2</sup>	13,68%		
$40^{0}\mathrm{C}$	4 A/дм <sup>2</sup>	23,37%		
	6 A/дм <sup>2</sup>	23,66%		
	8 A/дм <sup>2</sup>	25,62%		
	2 A/дм <sup>2</sup>	39,4%		
$60^{0}$ C	4 A/дм <sup>2</sup>	54,6%		
	6 А/дм <sup>2</sup>	62,4%		
	8 A/дм <sup>2</sup>	57,81%		

При повышении температуры выход по току увеличивался, а так же выход по току возрастал при повышении плотности тока от 2 до 8 А/дм<sup>2</sup>. Однако на данном этапе покрытия получались достаточно хрупкие, что требует дальнейших исследований.